

平成 28 年度第 2 回 CPD 協議会シンポジウム

ビジネス創造力強化のための 技術者継続教育

日 時：平成 28 年 11 月 30 日(水)15:00～17:30

場 所：建築会館 ホール (港区芝 5-26-20)

www.aij.or.jp/jpn/guide/map.htm からサイトマップ参照ください

主 催：公益社団法人 日本工学会 CPD 協議会

参加料：無料、但し資料代 1,000 円(制作実費分担:日本工学会フェローは無料)

世界的なイノベーション競争に向けて、我が国でも今年度より第 5 期科学技術基本計画がスタートし、これまで以上に戦略的な産学連携を進めるべきことが示されています。技術革新を新たな産業基盤に結び付けるためには豊かなビジネス創造力を有する技術者人材の育成が不可欠です。今回のシンポジウムでは産官学各界のオピニオンリーダーをお招きしてご講演いただくと共に、「技術者のビジネス創造力は如何にして育成されるか？」をテーマとしてパネル討論を行い、今後我が国の進むべき方向につき議論を深めたいと思います。

司会 石原 直 (CPD 協議会 副会長)

プログラム (敬称略)	
15:00~15:05	開会のあいさつ CPD 協議会 会長 広崎 膨太郎
15:05~15:30	産業界から見た技術者人材育成の課題 株式会社日立製作所取締役会長兼代表執行役 中西宏明氏
15:30~15:55	技術者人材育成に関する研究開発法人の役割 国立研究開発法人科学技術振興機構理事長 濱口道成氏
15:55~16:20	技術者継続教育に関する政策課題 文科省 科学技術・学術政策研究所所長 川上伸昭氏
16:20~16:45	技術者人材育成におけるエンジニアリング・リベラルアーツの役割 日本工学会 エンジニアリング・リベラルアーツ研究会主査 柘植綾夫氏
16:45~17:25	パネルディスカッション 「技術者のビジネス創造力は如何にして育成されるか？」 モデレーター： 広崎 膨太郎
17:25~17:30	閉会のあいさつ CPD 協議会 副会長 石原 直

終了後：交流会を 17:40 からホワイエで行います。(参加費：3,000 円)

公益社団法人日本工学会 CPD 協議会 Tel:03-6265-0672 E-mail: eng@jfes.or.jp

〒162-0825 東京都新宿区神楽坂 4-2-2 森戸記念館

H28 年度第 2 回 CPD 協議会シンポジウム参加申込書

① お名前(複数可)	
② 所属学協会	
③ 勤務先・連絡	
④ 交流会参加有無	1. 参加 2. 不参加

H28.11.30(水)開催の CPD 協議会シンポジウムに参加を申込みます。

送り先 日本工学会事務局

E-mail: eng@jfes.or.jp

または

FAX : 03-6265-0673